## © EPODOC / EPO

PN - JP56044816 A 19810424

PD - 1981-04-24

PR - JP19790120613 19790921

**OPD** - 1979-09-21

TI - VACUUM GAUGE

IN - SUKENOBU SATORU

PA - TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

IC - G01L21/00

@PAJ/JPO

PN - JP56044816 A 19810424

PD - 1981-04-24

AP - JP19790120613 19790921

IN - SUKENOBU SATORU

PA - TOSHIBA CORP

TI - VACUUM GAUGE

 PURPOSE:To eliminate the influence of magnetic field by measuring the degree of vacuum from the vapour coating speed of segment of material directly vapour coated and the vapour coating speed of segment of material indirectly vapour coated.

- CONSTITUTION:Vapour coating material sourders vaporized by heating filament 5 and vapour coating speed measuring element7a is directly vapour coated while vapour coating speed measuring element7b shielded with shield 8 is vapour coated with a segment of vapour coating material4 which collided with gas molecule in vacuum container 1. The ratio of the output of measuring element7a against the output of measuring element7b varies depending upon the density of gas molecule in vacuum container 1. As a result, resistance values of element 7a, 7b are differentiated through differentiation circuit 13 and the needle of meter 15 is made to swing with the differentiated ratio to measure the degree of vacuum.
- G01L21/00

## (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

昭56—44816

Int. Cl.<sup>3</sup>
G 01 L 21/00

識別記号

庁内整理番号 7187-2F 43公開 昭和56年(1981)4月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

60真空計

願 昭54-120613

②特②出

願 昭54(1979)9月21日

@発 明 者 祐延悟

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 則近憲佑

外1名

男 韷 書

- 1. 発明の名称 真 空 計
- 2. 特許請求の範囲
  - (1) 被湖足がに連通してなる帝却された真空容器と、この容器内に設けられた蒸着顔と、この蒸着源からの蒸着物質の蒸着速度を測定する蒸着速度研定装置とを具備してなることを特徴とする真空計。
- (2) 蒸着速度制定装置を、容器内に設けた第1 を よび第2の減着速度測定素子と、この第1の蒸 着速度測定素子を蒸품源からの直接離される 蒸着物質の蒸光速度制定できる位置に配置し 前配第2の減着速度測定素子を蒸煮される 設定の減差を連まる位置に配置した 物質の蒸着速度の定できる位置に配置して 物質の蒸光を調定を制定する側定素子を 制定される 減過を報とする特許請求の範囲第1 項配数の実空針。
  - (3) 第1および第2の無着速度側定案子を各4準

電性物質の導線で構成し、測定部を前配各々の 導線の電気抵抗を測定する抵抗値測定部と、 この測定部で得られた各々の電気抵抗の値を比較 する比の測定部とで構成したことを特徴とする 特許請求の範囲第2項配載の真空計。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、気体分子と蒸敷物質との衝突を利用して真空度を計划する真空計に係り、とくに磁場のあるなしにかかわらず、簡単な装置で正確に真空度を計測できる真空計に関する。

一般に圧力 1 Pa より良い真空度を 制定するには、 電離真空計、 ビラニ真空計、 隔膜真空計が 用いられている。 電離真空計は、 電子が気体分子と 他突 することによつて、 気体分子を イオン化 とを 虚 したイオンによる 電流を計湖することを 基本とするが、 電離真空計が、 磁場中に かれた 場合、 電 子の走行する 飛程の 実効 長が変化する たどう ニ 真空 計は 圧力 1 Pa より良い 真空度を計 例 定 設 が大きい。 隔膜真空計は、 顔定 袋 健 が 複雑と

(1)

特開昭56- 44816(2)

なる。

本発明は、上記欠点を解決するためになされた もので、磁場のあるなしにかかわらず観差の小さ な一定の感度をもつ真空計を提供するものである。

この発明は、真空容器内の気体の密度を気体分子と、 減滑物質との衝突を利用し、 蒸磨物質源から 直接見ることのできない 蒸着速度 側定案子に 蒸着 地質の 蒸着速度 と、 蒸着物質源を 直接 見ることのできる蒸滑速度 側定案子に蒸発 電影 質の蒸着速度との比を蒸溜速度 制定装置 で 別定することによつて、 磁場のあるなしにかかわらず、一定の感度をもつ真空計である。

以下、図面を参照してこの発明を詳細に説明する。 第1 図は、この発明に係る真空計の一実施例を示す凝断面図であり、第2 図は、この発明の性能を示す凝図である。

第1凶において、1は真空計の真空容器であり、 との真空容器1には、容器内を真空状態にする排 気質2が突設されている。との真空容器1は、一 度真空容器1の内壁に蒸着した蒸着物質が再び蒸

(3)

東子 7b と蒸着速度測定素子 7a に蒸着する速度の 比は変化する。この比を測定することによつて真 空容器内の真空度を計測することができる。

蒸着速度測定業子 7a 及び 7b は、導電性物質の 線を用い、蒸着物質源に導電性の物質を用いる。 すなわち、フイラメント 5 に通信し、抵抗加熱す ることによつて、蒸漕物質源4を蒸発させると、 蒸発した物質は7mの導線に蒸着される。さらに圧 力が10<sup>-2</sup> Paより高い場合には、蒸発した物質は、 真空容器中の気体分子と衝突して蒸着速度測定素 子 7b の導線にも蒸着される。蒸着速度測定素子 7a 及び 7b の導線の抵抗値を抵抗値側定部 12 で鋼 定し、さらに彼分回路13によつて素子7a, 7bの 導線の抵抗値を時間的に微分し、抵抗値の比の割 定部14によつて素子 7a と 7b の導線の抵抗値の時 間級分した値の比をとり、メーター15にて扱わす。 素子 7a と 7b の導線の抵抗値の時間 数分は、素子 7a 、 7b に蒸着する蒸着速度を示すため、解2図 の性能を示す級図に表わされる圧力に変換され、 **真空容器内の真空度を計測することができる。** 

発することを防ぐために、真空容器の外部に冷却管3を設置し、冷族を流して冷却する。真空容器1の内低部に蒸着物質減4を置き、真空中でフィラメント5を加熱することによつて蒸着物質流4を変みとによって行り。真空容器1の内天上部には、蒸着物質源4を直接見ることのできな、蒸着速度側定素子7aと、シールド8を設け、蒸着物質源4を直接見ることのできな、蒸着速度測定素子7bとが配置され、フランジ9に固定されている。

無着物質源4から放出された蒸煮物質の一部は 真空容器内の気体分子と衝突して、蒸着物質源4 を直接見ることのできない蒸着速度測定素子7bに蒸着物質源4を直接見ることのででなる。蒸着物質源4からあ出まる。蒸着物質の一部が、真空容器内の気体分子と衝突した蒸着物質の一部も蒸着する。真空容器内の気体分子の密度に依存して、蒸着速度測定

(4)

以上に示した本発明は、真空度を蒸着物質と気体分子との衝突を利用して計測するために、磁場のあるなしにかかわらず正確な真空度を計測するととができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す縦断面図、第 2図は本発明の性能を示す線図である。

1 … 真空容器、

4 … 蒸着物質源、

14 … 此の御定部、

5…フイラメント、

7a,7b ···蒸着速度测定素子、

12 …抵抗值额定部、

15 … メーター。

代理人 弁理士 則 近 意 佑 (ほか1名)

(5)



